# Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/KR05/000223

International filing date: 27 January 2005 (27.01.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: KR

Number: 10-2004-0005937

Filing date: 30 January 2004 (30.01.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 21 April 2005 (21.04.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse



This is to certify that the following application annexed hereto is a true copy from the records of the Korean Intellectual Property Office.

출 원 번 호 : 특허출원 2004년 제 0005937 호 Application Number 10-2004-0005937

출 원 년 월 일 : 2004년 01월 30일 Date of Application JAN 30, 2004

출 원 인 : (주)창조엔지니어링 Applicant(s) CHANGJO ENGINEERING CO.,LTD.

2005 년 2 월 9 일

특 허 청 EM



#### [수산처] 특허청장 [잠조변호] 0002 [제출알자] 2004.01.30 [발명의 명칭] 에 그 교다스마 발생장치 Atmospheric plasma generator setting in parallel arrangement 병렬배치형 대기압 플라즈마 발생장치 [발명의 염문명칭] [출원인] (주)창조엔지니어링 (명칭) 1-2003-028259-7 【출원인코드】 [대리언] [성명] 이대선 9-1998-000384-2 [대리인코드] [모관위임등록빈호] 2003-051441-1 [발명지] 【성병의 국문표가】 김경수 KIM, kyung soo (성명의 영문표기) 590523-1258517 (주민등목번호) (우편변호) 447-050 경기도 오산시 부산동 주공3단지 315/903 (주소) Κß {국적} [발명자] 【성명의 국문표기】 조중희 【성명의 영문표기】 CHO, jung hee 640830-1025636 (주민등록변호) 449-172 (우편번호) 경기도 용인시 풍덕천동 1060 신성마윱7단지A 701/503 (주소) [국적] (받명자) 【성명의 국문표기】 김종발 KIM, JONG PIL [성명의 영문표기] (주민등록변호) 700207-1252214

[서지사항]

특허출원서

특허

[서류명]

[권리구분]

20-1

```
[우편변호]
                  442-374
 [주소]
                   경기도 수원시 영봉구 매탄4동 840-19번자
 【국적】
                   ΚR
[발명자]
 [성명의 국문표기]
                   강빙권
 【성명의 영문표기】
                   KANG, BANG KWON
                  710418-1953621
 [ 주민 등 록번 호 ]
                  442-380
 [우편번호]
                   경기도 수완시 팔달구 원천동 29-19번지 403호
 [주소]
 [국석]
[발명자]
 (성명의 국문표기)
                   김정우
                   KIM, JEONG WOO
 【성명의 영문표기】
 【주민 등 폭번 호】
                   720926-1574614
                  447-060
 【우편변호】
                   경기도 오산시 원동 대원● 108-902
 【주소】
 [국적]
[발명자]
 【성명의 국문표기】
                   진경복
                  JIN, KYUNG BOK
 [성명의 영문표기]
                   610519-1024517
 [주민등속번호]
 [우핀번호]
                   442-400
 [주소]
                   경기도 수원시 영종구 망포동 동수원 LG아마트 204/1031
 (국적)
[발명지]
 【성명의 국문표기】
                   이우영
                   LEE, WOO YOUNG
 [성명의 영문표기]
                   600705-1405114
 [주민등목변호]
                   442-400
 [우완변호]
 [주소]
                   경기도 수원시 영통구 망포동 동수원 LG이 파트 205/2304
 [국적]
                   KЯ
                   창구
[심사칭구]
```

. ----

20-2

20-3

## [요약시]

(요약)

본 발명은 전원국과 접지국이 다수열 교호 배치되어, 피치리중에 플라즈미 공급 량을 늘릴 수 있고, 동시에 다중의 피치리물에 플라즈마 반응을 일으킬 수 있으며, 이에 따리 세품 생산성을 대폭 향상시키며, 전원국과 접지국 및 유건체의 구조를 개 신하여 보다 원활한 글로우 방전을 가능하게 하는 병혈배치형 대기압 플라즈마 발생 장치에 판한 것이다.

본 발명에 따르면, 고주파 전원(50)에 연결되는 전원극(52)과 접지속에 연결되는 집지극(54)이 다수열 교호 배치되고, 상기 전원극(52) 또는 접지극(54)에는 이웃하는 타극과의 사이에서 금로우 즐라즈마를 발생시키기 위한 유전제(56)가 실시되고, 상기 집지극(54)의 내부에는 주입가스를 공급하기 위한 가스유입경로(60)가 정심되고, 상기 집지극(54) 인단부에는 상기 전원극(52)과 소장 간격 이격되도록 암윤되어 방진간극(58)이 영성되어 구성되며, 상기 전원극(52)과 접지극(54)이 다수열교호 배치되어 불리즈마 공급량을 높면 수 있고, 동시에 다중의 피처리문(62)에 불리즈마 반응을 일으킬 수 있도록 된 병렬배치형 대기압 급라즈마 발생장치가 제공된다.

(대표도]

豆 2

#### [명세시]

### [발명의 명칭]

병렬배치형 대기압 플러즈마 발생장치(Atmospheric plasma generator setting in

#### parallel arrangement

#### 【도면의 간단한 설명】

- 도 1은 총래 대기입 끝라즈마 발생장치의 일예를 개략적으로 보인 단면도
- 도 2는 본 발명에 따른 병렬배치형 대기압 플라즈마 발생장치의 일예를 보인 단 면도
  - 도 3은 도 2에서 불라즈마가 발생되는 상태를 개념적으로 보인 단면도
  - 도 4는 본 발명의 변형 실시예곱 보인 단면도
  - 도 5는 본 반명의 다른 변형 실시예를 보인 단면도

# <도면의 주요부분에 대한 부효의 설명>

50. 고주파 전원

52. 전원극

54. 십지극

56. 유전체

58. 방전간국

60. 기스유입경로

62. 피처리ۍ

68. 방진침

20-5

70. 이그나이터

【발명의 상세한 설명】

(발명의 목적)

(발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술)

- 본 반명은 병혈배치형 대기입 플라즈마 발생정치에 관한 것으로서, 보다 상세하 계는 피치라장에 플라즈마 공급방을 늘릴 수 있고, 동시에 다중의 피치라장에 플라즈마 반응을 일으킬 수 있어, 제품 생산성을 대폭 항상시키며, 병진효율을 중대시키는 구조로 이루어진 병혈배치형 대기압 플라즈마 발생장치에 관한 것이다.
- 1> 일반적으로 골라즈마 발생장치는 금속 및 비금속물질의 표면개실, 전자부품과 반도제 웨이퍼의 세정공정 등 다양한 준이에 응용되는 것으로서, 첨단산업에서 중추 적 역할을 하는 가슴로 대무되고 있다. 총래 대부분의 산업용 플라즈마 발생장치는 진공에 가까운 지압을 유지하여 플라즈마를 발생시키는 진공 플라즈마 장치이나, 이 는 지주파 끌라즈마 방식이어서 절연문제로 인하여 급속재료에는 격용이 이려운 문제 건이 있고, 진공을 이루기 위한 조건이 까다로우며, 장치가 대형화되는 등 많은 제약 이 뒤따급으로 인해, 최근 등어 건치 대기압 상태에서 플라즈미를 발생시키는 대기입 즐리즈미 발생정치로의 전환이 사도되고 있다.

는 것을 방지하고 글로우 플리즈미가 발생되도록 하며 그 하부에 방전간국(a)을 형성하는 중간유전체(14)와, 상기 접지국(12) 내부에 항성되는 기스유입경로(16)와, 상기 가스유입경로(16)와 방전간국(a)을 연통시켜 가스유입경로(16)로 유입되는 주입가스를 방전간국(a)으로 고르게 공급하는 다수개의 기스방출용 오리피스(18)로 구성된다. 한편, 도면 중 미실명 부호 24는 고주파 전원(20)을 전원국(10)에 공급할 때 임피던스를 매청시키는 블록이다.

- 이러한 대기업 플라즈마 발생장치는 전원극(10)에 고주파 전원(20)을 인가하면. 전원극(10)과 접지극(12) 사이에, 즉, 방전간극(a)에 건가장이 형성되고, 가스유임경 로(16)를 통해 방전간극(a)으로 유임되는 주임가스가 전기장에 의해 해리되면서 플라 즈미를 발생시킨다. 이렇게 발생된 플라즈미는 하속으로 통과하는 피치리를(22)의 표 면을 개절하거나, 세경, 또는 살균처리하는데 이용된다.
- 그러나, 이러한 대기업 플라즈마 발생장치는 비교적 협소한 공간인 방선간극(8)에서만 플라즈미가 발생됨으로 인해. 피치리늄(22)을 저속으로 이송시키면서 작업을 진행하게 되어 제품 생산속도가 떨어지며, 방전간극(8)의 푹이 줌이 단일의 피치리뮬(22)에 대해서만 플라즈마 반응을 일으키도록 구성되어 있어. 결과적으로 제품 생산성이 크게 지하되는 문제점이 발생되고 있다. 또한, 전원극(10)과 접지극(12)에 각각야크 발생을 방지하는 유전체막(11,13)이 설치되고, 방전간극(8)을 형성하기 위하여 중간유전체(14)를 개제하는 등 유전체기 검검이 시용됨으로 인하며, 상대적으로 원활한 방전효과를 기대하기 어려운 문제점이 있다.

【발명이 이루고자 하는 기술적 과제】

본 발병은 성기의 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 본 발병의 욕적은 피처리 문에 플라즈마 공급량을 늘리면서, 동시에 다중의 피처리문에 플라즈마 반응을 일으 길 수 있어, 제품 생산성이 크게 향상되며, 전원극과 접지국 및 유전체의 구조를 개 선하여 방전료율을 증신시킨 병릴배치형 대기압 플라즈마 발생장치를 제공하는 것이다.

[발명의 구성]

본 방명에 따르면, 교주파 전원(50)에 연결되는 전원극(52)과 접지속에 연결되는 접지극(54)이 다수열 교호 배치되고, 상가 전원극(52) 또는 접지극(54)에는 이웃하는 다극과의 사이에서 글로우 플라즈마를 발생시키기 위한 유전체(56)가 설치되고, 상기 집지극(54)의 내부에는 주입가스를 공급하기 위한 가스유입경로(60)가 망성되고, 상기 집지극(54) 인단부에는 상기 전원극(52)과 소장 간격 이격되도록 함을되어 방진간극(58)이 험성되어 구성되며, 상기 전원극(52)과 접지극(54)이 다수열교호 배치되어 불리즈마 공급량을 늘린 수 있고, 동시에 다중의 피처리산(62)에 불리즈마 반응을 임으킬 수 있도록 된 병연배치형 대기압 플라즈마 발생상치가 제공된다.

전환 본 발명의 다른 특정에 따르면, 상기 유진제(56)는 상기 진원국(52) 또는 접지 극 (54)에서 피처리살(62)에 대한하는 면을 포함하도록 전원극(52) 또는 접지극(54)의

둘레면에 실치되는 것을 특징으로 하는 병렬배치형 대기업 플라즈마 발생장치기 세 공된다.

- 본 발명의 또 다른 특징에 따르면, 각각의 접지국(54)에는 방전간국(58)에 인접히도록 기소유입경로(60) 일측에 주입기스를 초기점화하기 위한 방전침(68)이 설치되고, 상기 방전침(68)에는 순간적으로 고전압을 발생시켜 방전침(68)에 방전천류를 인기하는 이고나이터(70)가 연결되어 구성되는 것을 특징으로 하는 병혈배치형 대기압 플라즈마 발생장치가 제공된다.
- (21) 이하, 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부한 도면에 의거하여 실명하면 다음과 길다. 도 2는 본 발명에 따른 병혈배치형 대기압 플라즈마 발생장치의 일예를 보인 단면도이고, 도 3은 도 2에서 플라즈미가 발생되는 상태를 개념적으로 보인 단면도이 며, 도 4는 본 발명의 변형 실시예를 보인 단면도이고, 도 5는 본 발명의 다른 변형 실시예를 보인 단면도이다.
- 기급 산조하면, 상기 병탑배치형 대기업 플러즈비 법생장치는 전원국(52) 및 접지국(54)이 디수열 교호 배치되고, 전원국(52) 또는 접지국(54)에는 이웃하는 티국과 의 사이에서 글로우 플러즈미를 발생시키는 유전체(56)가 설치되며, 접지국(54)의 내부에는 주입기소가 유입되는 가스유입경로(60)가 형성되고, 접지국(54) 원단부에는 전원국(52)과 소청 간격 이격되도록 함을되어 방견긴국(58)이 형성되어 구성된다.

- 나담직하게, 상기 유전체(56)는 전원국(52) 또는 접지국(54)에서 피처리를(62)에 대항하는 면을 포함하도록 전원국(52) 또는 접지국(54)의 둘레면에 설치된다. 또한, 각각의 접지국(54)에는 방건간국(58)에 인접하도록 방건침(68)이 설치되고, 이 방건침(68)에는 순간적으로 고건압을 발생시키는 이그나이터(70)가 연결된다.
  - 아 생기 전원극 (52) 파 접지극 (54)은 일루미늄합금 또는 스테인레스 스텔 등 도전성이 양호한 금속 재질로 제작된다. 전원극 (52)에는 2kHz~60kHz 범위의 주파수를 갖는 교주파 전원 (50)이 인가되며, 바람작하게는 13.56kHz 대역의 교주파 전원 (50)이 재 태된다. 접지극 (54)은 지민 또는 영전위 점에 접지되며, 전원극 (52)파 접지극 (54) 사이에는 플라즈바 방전을 위한 전기장이 형성된다. 접지극 (54) 내부에는 기소유입경로 (60)가 형성되어 방전간극 (50)에 주입가스를 공급하며, 이를 위하여 접지극 (54)은 충분한 품을 갖도록 제작된다. 바람직하게, 접지극의 품은 50km 내지 1500mm까지 다양하게 설계될 수 있다. 접지극 (54) 내부의 가스유입경로 (60)로는 어르 또는 헬륨 등의 분위기가스가 최대 20.4 /min의 속도로 유입되며, 경우에 따라 이를 가스에 미당의 산소 또는 철소 등의 반응가스가 혼합된 주입가스를 공급하여 탈성리다갈 양을 극대회시킬 수 있다. 가스유입경로 (60) 단부에는 방전간극 (58)에 주인가스를 고르게 공급하기 위하여 다수의 오리피스 (64)가 구비된다.
- 아매, 용성 송래의 플라스마 발생장치가 한 청의 전원국(52)과 접지국(54) 빈으로 이루어지만 것에 반해, 본 발명의 병렬배치형 대기와 플라즈미 발생장치는 전원국(52)과 접지국(54)이 다수열 교호 배치되고, 그 하속으로 피치라묩(62)이 등과 되도록 구성된다. 도 2 및 도 3에서는 천원국(52)과 접지국(54) 쌍이 2열 배치된 것을 예로 들어 도시하였으나, 이는 단지 에서를 위한 것일 뿐, 피치라물(62)의 종류나

시이즈에 따라 전원국(52)과 접지국(54)의 열수는 더 증가할 수 있다. 일예로, 도 5에시와 같이, 두 전원국(52) 사이에 단일의 접지국(54)이 설치되고, 접지국(54) 양축에 방전간국(58)이 형성되도록 구성될 수도 있다. 이 경우, 두 전원국(52)의 둘레면에 각각 유전체(56)가 설치된다. 또한, 도 5에서 보여지듯이, 접지국(54) 내부에 단일의 가스유입경로(60)가 형성되어 양축의 방전간국(58)으로 분기되거나, 접지국(54)내무에 각 방전간국(58)에 개별적으로 연몽된 두 개의 가스유입경로(60)가 형성될 수도 있다. 이외 같이, 전원국(52)과 접지국(54)이 다수열 교호 배치됨으로써, 도 3에서 피처리문(62)에 끝리즈마(66)가 반응되는 것을 개념적으로 보인 것과 같이, 상대적으로 골라즈마(66)의 공급량을 크게 증가시킬 수 있어, 본 발명의 병절배치형 대기업 플라즈마 발생정치 내에서 피처리물(62)의 전행속도를 증진시킬 수 있다. 또한, 등시에 다중의 피처리물(62)에 대해서 플라즈마 반응을 입으켜, 피처리물(62)의 표면개입, 세건, 또는 살관처리 공정을 진행할 수 있어서, 피처리물(62)의 생산속도를 획기적으로 형성시킬 수 있게 된다.

-28· 그러고, 총대의 즐러즈마 반생장치가 전원국(52)과 접지국(54) 사이에 아크 반생을 방지하는 목적의 유전체막과, 방전간국을 형성하기 위한 중간유전체를 접접이 적중시간 구조로 이루어진 것에 반해, 본 반명의 병면배치명 대기업 끝라즈마 반생장치는 도 2예 도시된 단면도에서와 같이, 전원국(52)과 접지국(54)의 접촉면

에 단임의 유전체(56)가 설치되며, 접지국(54)의 일단부가 내측으로 함께 성형되어 방전간국(58)을 형성하도록 구성된다. 바람직하게, 상기 유전체(56)는 전원국(52) 또 는 접지국(54)의 둘레면, 즉, 피치리를(62)에 대향하는 먼과, 이웃하는 타극과의 접 촉면에도 형성된다. 이외 같이 구성된 본 발명의 병렬배치형 내기압 플라즈마 발생장 치는 전원국(52) 또는 접지국(54)의 둘레면을 감싸도록 유전체(56)가 실치되고, 접지 국(54) 일단부가 함문되어 방전간국(58)을 형성함으로써, 전원국(52)과 접지국(54) 사이에 단일의 유진체(56)중이 형성되는 구조로 이루어진다. 따라서, 전원국(52)과 접지국(54) 사이에서 보다 원람한 글로우 블라즈마가 일어나는 정점이 있다.

한편, 방건간국(58)에서 주입가스가 플라즈마 상대로 번미하기 위해서는 피치리용 (62)의 표면개실, 세청, 또는 살균처리 등의 공정 초기에 주입기스를 점화시키는 공정이 필요하다. 이 점화 공정을 위하여, 도 4의 번형 실시예를 보인 단민도에시와 같이, 각각의 접지국(54)에는 방전간국(58)에 인접되도록 가스유입경로(60)의 일축에 방전침(68)이 설치됨 수 있다. 방전침(68)은 백급이나 당스텐 등과 같이, 도전성이 양호하고 내이크성이 뛰어난 급속재질로 제작된다. 이 방건침(68)에는 순간적으로 고전압을 발생시키는 이그나이터(70)가 연결된다. 이그나이터(70)는 본 발명을 이용하여 피치리문(62)의 표면개질, 세청, 또는 실균처리 공정을 시작하는 시점, 또는 주인기소가 유입되는 시집에 작동되어, 방건침(68)에 방건전유문 인기한다. 바람칙하게, 도 4의 단면도에서 보여자듯이, 이그나이터(70)와 방건침(68)은 캡(72)에 의해 소정간격 상호 이격되도록 연결된다. 이에 따라 진원극(52)과 접지극(54)에서 발생된 유도기건력에 의하여, 방건침(68)으로부터 이그나이터(70)로 유도기전유가 역바이어스되는 것이 방지된다.

이상에서 설명한 본 발명은 건술한 실시에 및 첨부된 도면에 의해 한경되는 것이 이니고, 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 법위 내에서 여러 가지 치환, 변형 및 변경이 가능하다는 것이 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 있어 담백할 것이다.

[발명의 효과]

이상에서와 같이 본 발명에 의하면, 전원극과 접지극 다수업 교호 배치되어 구성됩으로써, 피치리불에 플라즈마 공급량을 늘려 피치리물의 진행속도를 증진시킬 수있고, 동시에 다중의 피치리물에 대한 플라즈마 반응이 가능하여 제품 생산속도를 확기적으로 항상시킬 수 있으며, 전원극과 접지극 및 유전제의 구조를 개선하여 보다원한 급로우 플리즈비가 발생되도록 된 병립배치형 대기업 플라즈미 발생장치를 제공할 수 있다.

(특허청구범위)

[청구형 1]

교주피 전원 (50)에 인접되는 전원국(52)과 접지속에 인접되는 접지극(54)이 다수열 교호 배치되고. 상기 전원국(52) 또는 접지극(54)에는 이웃하는 타극과의 사이에서 글로우 플리즈미를 발생시키기 위한 유전체(56)가 설치되고, 상기 접지극(54)의 내부에는 주업가스를 공급하기 위한 가스유업경로(60)가 형성되고, 상기 접지극(54) 일단부에는 상기 전원극(52)과 접지극(54)이 다수열 교호 배치되어 플라즈마 공급당을 늘린 수 있고, 동시에 다중의 파치리를(62)에 플라즈마 반응을 일으킬 수 있도록 된 병연배치형 대기업 플라즈마 빈생장치.

(청구항 2)

제 1형에 있어서, 상기 유전제(56)는 상기 전원국(52) 또는 접지국(54)에서 피 처리용(62)에 대형하는 면을 포함하도록 전원국(52) 또는 접지국(54)의 중대면에 설 치되는 것을 특징으로 하는 병단배치형 대기임 플라즈바 발생장치.

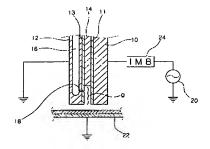
(청구항 3)

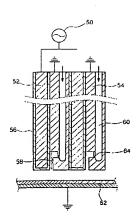
제 1명에 있어서, 각각의 접지극(54)에는 방진간극(58)에 인접하도록 기소유입 경로(60) 인축에 주입가스를 초기점확하기 위한 방진침(68)이 선치되고, 성기 방건침(68)에는 순간적으로 고건압을 발생시켜 방건침(68)에 방건전류를 인기하는 이

그니이터 (70)가 연결되어 구성되는 것을 특징으로 하는 병렬배치형 대기압 플리즈마 발생장치.

【도면】

[도 1]





[도 3]

